

# 创新·唯实·奉献·诚信

- 首页
- 概况
- 研究队伍
- 科研成果
- 人才教育
- 院地合作
- 国际交流
- 文化
- 产业
- 期刊
- 图书情报
- 所务内网
- 论坛

## 回 新闻动态

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

- 图片新闻
- 头条新闻
- 综合新闻
- 学界瞭望
- 上光简讯
- 科研动态
- 通知公告
- 媒体扫描

## 机关各部门信息宣传得分

机关各部门	得分
综合管理处	69
所办公室	63
科研管理处	48
人事教育处	34
信息管理中心	27
质量管理处	14
大恒公司	13
资产基建处	12
财务处	3

## 研究室信息宣传得分

研究室	得分
高功率激光物理联合实验室	44
中科院强激光材料重点实验室	28
空间激光信息技术研究中心	24
信息光学与光电技术实验室	23
强场激光物理国家重点实验室	21
高功率激光单元技术研发中心	18
中科院量子光学重点实验室	7
高密度光存储技术实验室	5

以上数据统计时间:  
2010.11.1--2011.9.30

## 美国光学学会Applied Optics刊物“纳米光学应用”专辑出版 ——我所周常河研究员担任编辑

信息来源: 发布时间: 2011年11月15日 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

2011年11月, 美国光学学会Applied Optics刊物隆重推出的光学领域研究热点——“纳米光学应用”专辑出版。该专辑由上海光机所周常河研究员, 美国加州大学圣地哥分校Fainman教授, 和加拿大Laval大学的Yunlong Sheng 教授共同担任编辑, 收到了多个国家的稿件。经编辑组严格审稿, 发表了包括美国哈佛大学在内的20余篇研究论文, 反映了纳米光学应用领域最新研究成果。详情参见 <http://www.opticsinfobase.org/ao/issue.cfm>。

>> 文章评论

发表评论

>> 附件列表: